

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.



EV 그룹, 대량생산 광학 기기 제조용으로 뛰어난 유연성 제공하는 다기능 마이크로-나노임프린트 솔루션 'EVG®7300' 출시

나노업프린트 리소그래피(NL), 렌즈 물딩 및 렌즈 스타라(UV 본당) 등 UV 기반의 여러 궁장을 단임 플랫폼에 결성한 EVG의 최 정단 솔루션

2022-01-19 09:51 출처: EVG



서울~(뉴스와이어) 2022년 01월 19일 ~ MEMS, 나노 기술, 번도체 제조용 웨이퍼 본당 및 리소그래피 장비의 선도적 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)이 자동화된 SmartNiL® 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 강학 시스템인 EVG호7300을 술시한다고 19일 밝혔다.

EVIS에 취신 솔루션인 EVISTADO은 나노임프린트 리소그래피(NIL), 런즈 불당 및 렌즈 스태킹(UV 분명) 같은 UV 기반의 여곽 프 토제스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 득징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝은 물론, 기능 레이어 적승 등을 포함하는 광범위한 신규 때플리웨이션의 참단 RAO와 생산 궁정 모두에 사용될 수 있다.

이런 애플리케이션의 사례에는 웨이터 취별 경험(WLO), 강학 센서와 프로젝터, 차량용 조명, 중강 현실(AR) 예트닷용 웨이브가 이드, 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 마타 교면, 광현자 가기 등이 포함된다. 현대 300mm 웨이패까지 지원하고 고정될 열라면 덴트, 항상인 프로셔스 제어, 우수한 쓰루로 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정말도로 나는 및 마이크로 강 학 부종과 기기를 대장 생성하려는 사용자의 오구를 중확한다.

EV 그룹의 쪼마스 글린스니(Thomas Glinarer) 가술단당 디렉타는 "나노인프린트 기술에 있어 20년 이상의 경험을 보유한 EV 그 통은 고객에 변화하는 모구를 충족하기 위해 지속적인 기술 역년을 통해 더 나는 불구선을 자공하고 있다. 하신 나노인교론는 불구선한 EVG300은 EVG 교위에 SmartNill 플로 인 프리트 기술에 연고 설명가 변스 소대용은 단연 플루팅에 결합하고 있으 며, 사장에서 가장 정밀한 일관인단요가 공장 파라미터 제이가 독칭인 시스템으로서 고객이 연구개발과 양신 공칭 모두에 사용 항수 있도록 유적없는 유선생을 제공한다고 말했다.

EVG7J00은 독립된 불료서 사용하거나 EVG의 HERCURES® UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 오름로 용항해 사용한 수 있다. EVG 의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 특정 프로세스 요건에 따라 세정과 레지스트 코팅 및 바이킹 같은 전자리 긍정 이나 후치된 긍정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7J00은 임의 선도적인 외라인먼트 정확도를 핑큰한다(200mm까지). 이는 항상된 영라인언트 스테이지, 고정일 광학계, 필디모언트 김 제이, 비점속시 집 측정, 필디모언트 보스 제어 등 다양한 방법의 조한 덕분 에 가능해졌다.

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 물갯목으로서 세 가지 긍정 모드(렌즈 물딩, 렌즈 스테킹, SmartNL 나노업프린트)를 지 원하고, 150mm푸터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 신축한 스탠크와 웨이퍼 로딩, 교속 임라인언트 강학제, 고전리 경화, 소형화된 둘 뜻프린트로 업계에서 세종계 때모르는 WLO 제품의 제조 요구를 중족하는 매우 효율적인 물

http://www.reporternside.com/_press/?newsid=938318